ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФАКУЛЬТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа 3.3.5 Эффект Холла в металлах

Цель работы: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в металлах.

Оборудование: электромагнит с источником питания, источник постоянного тока, микровольтметр, амперметры, милливеберметр или цифровой магнитометр, образцы из меди, серебра и цинка.

Теоретические сведения:

В работе изучаются особенности проводимости металлов в геометрии мостика Холла. Ток пропускается по плоской прямоугольной металлической пластинке, помещённой в перпендикулярное пластинке магнитное поле. Измеряется разность потенциалов между краями пластинки в поперечном к току направлении. По измерениям определяется константа Холла, тип проводимости и вычисляется концентрация основных носителей заряда.

Во внешнем магнитном поле В на заряды действует сила Лоренца:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{u} \times \mathbf{B}.$$

Эта сила вызывает движение носителей, направление которого в общем случае не совпадает с Е. Траектории частиц будут либо искривляться, либо, если геометрия проводника этого не позволяет, возникнет дополнительное электрическое поле, компенсирующее магнитную составляющую силы Лоренца. Возникновение поперечного току электрического поля в образце, помещённом во внешнее магнитное поле, называют эффектом Холла.

Связь между электрическим полем ${\bf E}$ и плотностью тока ${\bf j}$ в условиях эффекта Холла уже не может быть описана скалярным коэффициентом проводимости σ . Тем не менее закон Ома можно по-прежнему записать в форме

$$\mathbf{j} = \hat{\sigma} \mathbf{E},$$

если под $\hat{\sigma}$ понимать тензор проводимости. В заданном базисе он представляется матрицей 3×3 :

$$\mathbf{j} = \hat{\sigma} \mathbf{E} = egin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xx} & \sigma_{xz} \ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \mathbf{E}.$$

или

$$j_i = \sum_k \sigma_{ik} E_k$$
, где $i, k = \{x, y, z\}$.

Тензорная связь между полем и током имеет место в общем случае, когда проводящая среда не является изотропной. В условиях эффекта Холла тензор проводимости становится недиагональным.

Пусть система содержит носители только одного типа (например, электроны, как в большинстве металлов). Рассмотрим сначала простейший случай плоской геометрии: пусть ток течёт вдоль оси x, а магнитное поле направлено вдоль оси z. Магнитное поле действует на движущиеся заряды с силой $F_y = -qu_xB_z$. Ток сможет течь строго вдоль оси x, если заряды в среде перераспределятся таким образом, чтобы полностью скомпенсировать магнитную силу, создав в направлении y электрическое поле

$$E_y = u_x B_z = \frac{j_x}{nq} B_z$$

называемое холловским (здесь n – концентрация носителей). По оси x носители будут двигаться так, как если бы магнитного поля не было: $j_x = \sigma_0 E_x$ ($j_y = j_z = 0$), где $\sigma_0 = qn\mu$ – удельная проводимость среды в отсутствие **B**.

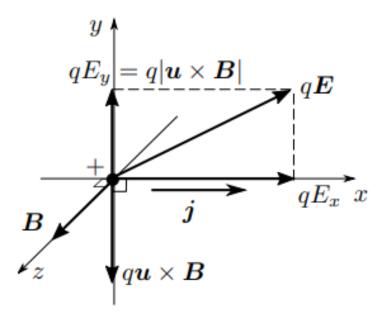


Рис. 1: Силы, действующие на положительный носитель заряда в проводящей среде при наличии магнитного поля

Выразим общую связь между \mathbf{j} и \mathbf{E} для случая носителей одного типа. Магнитное поле попрежнему направим вдоль оси z, а о направлении \mathbf{j} и \mathbf{E} никаких предположений делать не будем. При движении носителей с постоянной средней скоростью сила Лоренца будет уравновешена трением со стороны среды:

$$q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) - \frac{q\mathbf{u}}{\mu} = 0$$

С учётом введённых выше обозначений этот баланс сил можно переписать как

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{j}}{\sigma_0} - \frac{1}{nq}\mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

Полученное соотношение можно назвать обобщённым законом Ома при наличии внешнего магнитного поля. Второе слагаемое в правой части как раз отвечает эффекту Холла – возникновению поперечного направлению тока электрического поля.

Записывая равенство по компонентам

$$E_x = \frac{j_x}{\sigma_0} - \frac{j_y B}{nq}, \quad E_y = \frac{j_y}{\sigma_0} + \frac{j_x B}{nq}, \quad E_z = \frac{j_z}{\sigma_0}$$

получим, вводя mензор yдельного conpomuвления $\hat{
ho}$

$$\mathbf{E} = \hat{\rho}\mathbf{j} = \begin{pmatrix} 1 & -\mu B & 0\\ \mu B & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{\mathbf{j}}{\sigma_0}$$

Обращением матрицы получим тензор проводимости в условиях эффекта Холла:

$$\hat{\sigma} = \hat{\rho}^{-1} = \frac{\sigma_0}{1 + (\mu B)^2} \begin{pmatrix} 1 & \mu B & 0 \\ -\mu B & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + (\mu B)^2 \end{pmatrix}$$

Безразмерному параметру μB можно приписать простой физический смысл — это отношение эффективной длины пробега частиц $l=\mu mu/q$ к ларморовскому радиусу кривизны их траектории $r_B=mu/qB$. Эту величину иногда называют *параметром замагниченности*.

Мостик Холла.

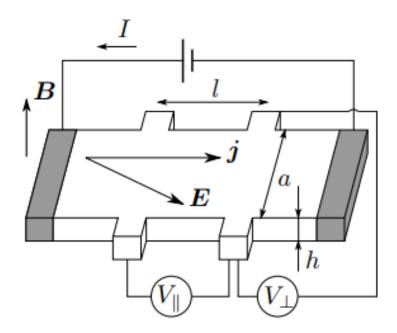


Рис. 2: Схема для исследования влияния магнитного поля на проводящие свойства: мостик Xолла

В данной схеме ток вынуждают течь по оси x вдоль плоской пластинки (ширина пластинки a, толщина h, длина l). Сила Лоренца, действующая со стороны перпендикулярного пластинке магнитного поля, «прибивает» носители заряда к краям образца, что создаёт холловское электрическое поле, компенсирующее эту силу. Поперечное напряжение между краями пластинки (холловское напряжение) равно $U_{\perp} = E_y a$, где

$$E_y = \rho_{yx} \cdot j_x = \frac{j_x B}{nq}.$$

Плотность тока, текущего через образец, равна $j_x = I/ah$ где I – полный ток, ah – поперечное сечение. Таким образом, для холловского напряжения имеем

$$U_{\perp} = \frac{B}{nah} \cdot I = R_H \cdot \frac{B}{h} \cdot I$$

где константу

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

называют *постоянной Холла*. Знак постоянной Холла определяется знаком заряда носителей. Продольная напряжённость электрического поля равна

$$E_x = \rho_{xx} \cdot j_x = j_x/\sigma_0$$

и падение напряжения $U_{\parallel}=E_{x}l$ вдоль пластинки определяется омическим сопротивлением образца $R_{0}=l/(\sigma_{0}ah)$:

$$U_{\parallel} = IR_0$$

Интересно отметить, что несмотря на то, что тензор проводимости явно зависит от B, продольное сопротивление образца в данной геометрии от магнитного поля не зависит.

Экспериментальная установка:

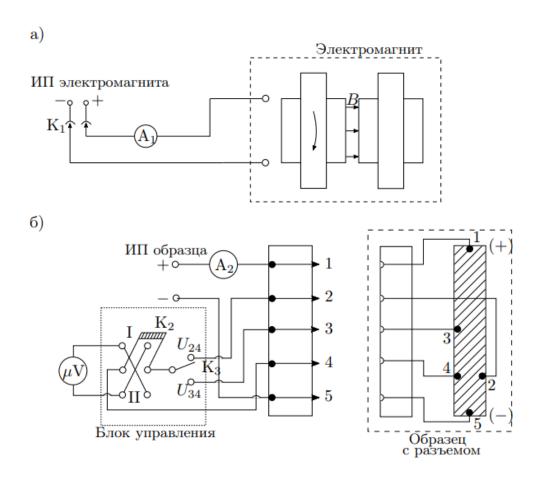


Рис. 3: Схема установки для исследования эффекта Холла в металлах

Электрическая схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на рис. 3. В зазоре электромагнита (рис. 3а) создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью источника питания электромагнита. Разъём K_1 позволяет менять направление тока в обмотках электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром A_1

Градуировка электромагнита проводится при помощи миллитесламетра на основе датчика Холла.

Металлические образцы в форме тонких пластинок, смонтированные в специальных держателях, подключаются к блоку питания через разъём (рис. 36). Ток через образец регулируется ручками источника и измеряется амперметром A_2 .

Для измерений ЭДС Холла используется микровольтметр, в котором высокая чувствительность по напряжению сочетается с малой величиной тока, потребляемого измерительной схемой.

В образце с током, помещённом в зазор электромагнита, между контактами 2 и 4 возникает холловская разность потенциалов U_{\perp} , которая измеряется с помощью микровольтметра, если переключатель K_3 подключён к точке 2 образца. При подключении K_3 к точке 3 микровольтметр измеряет омическое падение напряжения U_{34} , вызванное током через образец. При нейтральном положении ключа входная цепь микровольтметра разомкнута.

Ключ K_2 позволяет менять полярность напряжения, поступающего на вход микровольтметра.

Контакты 2 и 4 вследствие неточности подпайки могут лежать не на одной эквипотенциали. Тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения вдоль пластинки. Исключить этот эффект можно если при каждом значении тока через образец измерять напряжение между точками 2 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остаётся неизменным. От него следует (с учётом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла:

$$U_{\perp} = U_{24} - U_0$$

При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

По знаку U_{\perp} можно определить характер проводимости – электронный или дырочный. Для этого необходимо знать направление тока в образце и направление магнитного поля.

Измерив ток I в образце и напряжение U_{34} между контактами 3 и 4 в отсутствие магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать удельное сопротивление ρ_0 и проводимость σ_0 материала образца по формуле

$$\rho_0 = \frac{U_{34}ah}{Il},$$

где l – расстояние между контактами 3 и 4, a – ширина образца, h – его толщина.

Обработка данных:

Сначала определим максимальный ток через образец при напряжении $V=0.8~\mathrm{B},~I_{maxS}=0.92~\mathrm{A}.$ Затем определим максимальный ток через катушку электромагнита при максимальном напряжении $U_{max}=106.3~\mathrm{B},~I_{maxM}=1.35~\mathrm{A}.$

Теперь проградуируем электромагнит, для этого, с помощью миллитесламетра, снимем зависимость магнитной индукции от силы тока в катушке увеличивая ток до максимального значения I_{maxM} . Результаты измерений приведены в таблице ниже. Абсолютная погрешность измерения силы тока в катушке равна 0.5% + 2 ед. младшего разряда, абсолютная погрешность измерения индукции магнитного поля равна 5% + 10 ед. младшего разряда.

Таблица 1: Зависимость магнитной индукции от силы тока

,						,	· '	1,28
B, м T л	147,7	309,5	458,0	606,6	758,6	930,4	1056,1	1132,9

По данным из таблицы построим график зависимости B(I), определим коэффициент угла наклона.

$$k = (931,29 \pm 11,51) \text{ MT} \pi/A, \quad \varepsilon_k = 1,24\%$$

Теперь приступим к измерению ЭДС Холла для образца из меди. Параметры образца: $L_{3,4}=10$ мм, h=0.05 мм, l=9 мм. При одном значении тока в образце, изменяя ток в электромагните, будем менять величину магнитного поля и снимать зависимость ЭДС Холла от магнитной индукции, затем тоже самое проделаем для других значений тока в образце. Предел измерений микровольтметра – 3 мкВ, цена деления – 0,04 мкВ, погрешность измерений – половина цены деления (0,02 мкВ). По данным из таблицы ниже для каждого из значений тока в образце построим графики зависимости ЭДС Холла U_{\perp} от величины магнитного поля B. Каждую зависимость аппроксимируем прямой y=kx, для каждой прямой найдём угол её наклона. Результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 2: Данные измерений для образца меди

$I_{\text{обр}}, A$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9		
U_0 , дел.	2,5	6,0	6,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0		
$I_{\text{кат}}, A$		U, дел.									
0,15	7,0	8,0	8,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	11,0		
0,30	8,0	9,5	10,5	11,5	13,0	15,0	16,5	18,5	17,5		
0,45	9,0	11,5	12,5	15,0	17,0	19,0	21,5	25,0	23,5		
0,60	10,5	13,5	15,5	18,0	21,5	24,0	27,0	31,0	29,5		
0,75	12,0	15,0	18,0	21,0	25,0	28,0	32,0	36,5	36,5		
0,90	13,0	16,5	19,0	23,5	28,0	31,5	36,0	40,0	40,5		
1,05	14,0	18,0	21,5	26,0	30,5	34,0	39,0	44,5	44,5		
1,20	15,0	19,0	23,0	27,5	32,0	36,0	42,0	47,5	47,5		

Таблица 3: Коэффициенты наклона при различных токах

$I_{\text{обр}}$, А	k, нВ / Тл	ε_k , %
0,2	$376,9 \pm 22,2$	5,90
0,3	$370,0 \pm 6,2$	1,67
0,4	474.8 ± 7.4	1,56
0,5	$629,5 \pm 11,0$	1,75
0,6	$775,3 \pm 18,0$	2,33
0,7	$875,9 \pm 20,6$	2,35
0,8	$1037,5 \pm 21,7$	2,09
0,9	$1200,9 \pm 26,2$	2,18

По данным из таблицы выше построим график зависимости $k=f(I_{\text{обр}}),$ из него найдём константу Холла R_H для образца из меди.

$$rac{R_{HCu}}{h} = (1.29 \pm 0.03) \; {
m MKB}/(A \cdot {
m T}{
m J}), \quad arepsilon = 2.21\%$$

$$R_{HCu} = -(6.45 \pm 0.14) \cdot 10^{-11} \text{ м}^3/\text{Kл}, \quad \varepsilon = 2.21\%$$

Теперь, таким же образом, рассчитаем постоянную Холла для образца из цинка. Параметры образца: $L_{3,4} = 4$ мм, l = 10 мм, h = 0.08 мм. Данные представлены в таблице ниже.

Таблица 4: Данные измерений для образца из цинка

$I_{ m o 6p} = 0.99 \; { m A}$										
$U_0 = 27,5$ дел.										
I_{Mar}, A	$I_{\text{Mar}}, A = 0.15 = 0.30 = 0.45 = 0.60 = 0.75 = 0.90 = 1.05 = 1.20$									
U, дел. 24,5 21,0 17,5 14,5 11,5 8,5 6,5 5,0										

$$k = \frac{R_{HZn}I_{\text{o6p}}}{h} = -(651.6 \pm 13.3) \text{ нB/Тл}, \quad \varepsilon = 2.04\%$$
 $R_{HZn} = (5.27 \pm 0.11) \cdot 10^{-11} \text{ м}^3/\text{Кл}, \quad \varepsilon = 2.04\%$

Теперь, зная константу Холла для цинка и меди, вычислим концентрацией носителей тока для каждого из материалов. $n = 1/(R_H \cdot q)$, где q – элементарный заряд.

$$n_{Cu} = (9,69 \pm 0,21) \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}, \quad \varepsilon = 2,21\%$$

 $n_{Zn} = (11,86 \pm 0,24) \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}, \quad \varepsilon = 2,04\%$

Далее рассчитаем удельную проводимость цинка и меди. Для этого измерим падение напряжения на участке вдоль тока $U_{3,4}$ при силе тока в образце I, а также запишем геометрические параметры образцов. Предел измерений микровольтметра – 750 мкВ, цена деления – 10 мкВ.

Таблица 5: Данные для расчёта удельного сопротивления

Материал	$U_{3,4}$, дел.	I, A	$L_{3,4}, \text{ MM}$	l, mm	h, mm
Медь	49	0,89	10	9	0,05
Цинк	24	0,99	4	10	0,08

Тогда удельную проводимость можно выразить как

$$\sigma = I \cdot L_{3,4} / (U_{3,4} \cdot l \cdot h), \quad \varepsilon_{\sigma} = \varepsilon_{U_{3,4}}$$

$$\sigma_{Cu} = (4.04 \pm 0.04) \cdot 10^{7} (\text{Om} \cdot \text{m})^{-1}, \quad \varepsilon = 1.02\%$$

$$\sigma_{Zn} = (2.06 \pm 0.02) \cdot 10^{7} (\text{Om} \cdot \text{m})^{-1}, \quad \varepsilon = 1.02\%$$

Последним пунктом рассчитаем подвижность носителей тока b для каждого из материалов, она связана с удельной проводимостью σ и концентрацией носителей тока n соотношением $b = \sigma/(q \cdot n)$, где q – элементарный заряд.

$$b_{Cu} = (26,06 \pm 0,38) \text{ cm}^2/(\text{B} \cdot \text{c}), \quad \varepsilon = 1,44\%$$

 $b_{Zn} = (10,86 \pm 0,16) \text{ cm}^2/(\text{B} \cdot \text{c}), \quad \varepsilon = 1,44\%$

Таблица 6: Результаты работы

Мото и и	$D + \Lambda D$	Табл. R	Знак	$(n \pm \Delta n) \cdot 10^{-28},$	$(\sigma \pm \Delta \sigma) \cdot 10^{-7}$	b,
Металл	$R_H \pm \Delta R_H$,	$10^{-11} \text{ м}^3/\text{K}$ л	носителей	$(M^3)^{-1}$	$(O_{\mathrm{M}} \cdot {}_{\mathrm{M}})^{-1}$	${ m cm^2/(B \cdot c)}$
Медь	$-6,45 \pm 0,14$	-5,3	-	$9,69 \pm 0,21$	$4,04 \pm 0,04$	26,06
Цинк	$5,27 \pm 0,11$	10,4	+	$11,86 \pm 0,24$	$2,06 \pm 0,02$	10,86

Вывод: В данной работе было исследовано явление возникновения поперечного току электрического поля в проводнике, помещённом в магнитное поле, – эффект Холла. Для двух материалов, а именно меди и цинка, была вычислена константа Холла $\{R_{HCu} = (-6,45 \pm 0,14) \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{Kn}\}$, $\{R_{HZn} = (5,27 \pm 0,11) \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{Kn}\}$, результат сравнён с табличным значением $\{R_H = -5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{Kn}\}$ и $\{R_H = 10,4 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{Kn}\}$ соответственно. Для меди экспериментальное значение сошлось с табличным с неплохой точностью, для цинка результат сошёлся с точностью до порядка, значение отличается в два раза. Также был определён знак носителей заряда: в меди носителями тока являются электроны (знак «-»), в цинке же – дырки (знак «+»). Дополнительно, были получены значения концентрации носителей тока, их подвижности и удельной проводимости материалов. Все результаты представлены в таблице выше.

